# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-140267

(43) Date of publication of application: 08.06.1993

(51)Int.Cl.

CO8G 59/20 CO8G 59/06 CO8G 59/62 CO8J 5/18 CO9D163/00 // CO8L 63:00

(21)Application number: 03-309328

(71)Applicant: NIPPON KAYAKU CO LTD

HITACHI LTD

HITACHI DEVICE ENG CO LTD

(22)Date of filing:

25.11.1991

(72)Inventor: NAKAYAMA KOJI

**FUTAMURA NOBUYUKI** MATSUYAMA SHIGERU

**ISHII AKIRA** 

## (54) RESIN COMPOSITION, METHOD FOR FORMING TRANSPARENT FILM, AND TRANSPARENT FILM

(57)Abstract:

PURPOSE: To prepare a resin comps. capable of forming a protective film excellent in adhesion and surface smoothness on the surface of a glass plate, etc., by compounding a specific epoxy resin, a curative contg. an o-cresol novolac resin, and a specific solvent. CONSTITUTION: An epoxy resin composition is prepared from an epoxy resin comprising 5-90wt.% polyepoxy resin of the formula and 95-10wt.% glycidyl ether of a novolac resin, a curative contg. an o-cresol novolac resin softening at 100-140° C, and an org. solvent mixture comprising 10-90wt.% org. solvent boiling at 180-200° C (e.g. butyl cellosolve acetate or diethylene glycol monomethyl ether) and 90-10wt.% org. solvent boiling at 140-170° C (e.g. ethyl cellosolve acetate).

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

#### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平5-140267

(43)公開日 平成5年(1993)6月8日

(51)Int.Cl. <sup>5</sup> C 0 8 G 59/20 59/66 59/62 C 0 8 J 5/18 C 0 9 D 163/00	識別記号 NHQ NHJ NJS CFC PKH	庁内整理番号 8416-4 J 8416-4 J 8416-4 J 9267-4F 8830-4 J	F I 審查請求 未請求	技術表示箇所 ・ 請求項の数 4(全 8 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特顯平3-309328		(71)出願人	000004086
				日本化薬株式会社
(22)出願日	平成3年(1991)11月25日			東京都千代田区富士見1丁目11番2号
			(71)出願人	000005108
				株式会社日立製作所
				東京都千代田区神田駿河台四丁目 6番地
			(71)出願人	000233088
				日立デバイスエンジニアリング株式会社
				千葉県茂原市早野3681番地
			(72)発明者	中山 幸治
				東京都三鷹市中原 2-10-12
			(74)代理人	弁理士 川口 義雄 (外3名)
				最終頁に続く

## (54)【発明の名称】 樹脂組成物、透明薄膜の形成法及び透明薄膜

## (57)【要約】

【目的】 密着性の高い、着色樹脂膜上の保護膜或いは 平滑層の形成に有用な樹脂組成物、その硬化物である透 明薄膜及びその形成法を提供すること。

【構成】 エポキシ樹脂成分として特定の多官能エポキシ樹脂とノボラック型エポキシ樹脂を、硬化剤成分として軟化点が100℃~140℃の範囲のo-クレゾールノボラック樹脂を、及び有機溶媒として沸点180℃~200℃の有機溶媒と沸点140℃~170℃の有機溶媒を含む樹脂組成物、この樹脂組成物を着色樹脂膜等の上に塗布し熱硬化せしめて透明薄膜を形成する方法、並びにこのようにして得られる透明薄膜。

2

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 エポキシ樹脂、硬化剤及び有機溶媒を含むエポキシ樹脂組成物において、エポキシ樹脂として式\*

$$CH_{3} - CH_{2} - CH_{2} - CH_{2}$$

で示される多官能エポキシ樹脂とノボラック樹脂のグリシジルエーテル化物を重量比で $0.5:9.5\sim9:1$ の割合で含み、硬化剤として軟化点が $100 \sim 140 \sim 140 \sim 180 \sim$ 

【請求項2】 更に硬化促進剤を含有する請求項1に記載の樹脂組成物を用いて薄膜を形成し、これを加熱して有機溶媒を除去後、熱硬化することを特徴とする透明薄膜の形成法。

【請求項3】 薄膜を着色樹脂膜上に形成する請求項2 に記載の透明薄膜の形成法。

【請求項4】 請求項2又は3に記載の透明薄膜の形成法により得られる透明薄膜。

## 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は樹脂組成物、透明薄膜の 形成法及び透明薄膜に関するものであり、特にガラス基 板等の表面に形成された着色樹脂膜上の保護膜或いは平 滑層の形成に有用なものである。

#### [0002]

【従来の技術】従来、ガラス板等の表面に形成された着色樹脂等の表面保護膜或いは平滑層を形成させる際、主剤としてノボラック樹脂のグリシジルエーテル化物又はアミノシラン変性エポキシ樹脂を用いるものが多く、硬 40 化剤としてフェノール又はクレゾールのノボラック樹脂が用いられている。

\* (1)

【化1】

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、主剤に ノボラック樹脂のグリシジルエーテル化物を用いると、 硬化して得られる表面保護膜等の平滑性が低く、これを 改善するためにアミノシリコン化合物をノボラック樹脂 20 のグリシジルエーテル化物に反応させることにより平滑 性を向上させる試みが行われているが、この場合、未反 応のアミノシリコン化合物が離型剤として作用するた め、ガラス板或いは着色樹脂膜との密着力の低下は避け られない。このため、平滑性が良くしかも密着性のよい 材料が要望されている。

[0004]

30

【課題を解決するための手段】本発明者等はこれらの問題点を解決すべく、アミノシリコン化合物を添加しなくとも平滑性の良い材料を種々検討した結果、下記の式(1)で示される多官能エポキシ樹脂とノボラック樹脂のグリシジルエーテル化物をエポキシ樹脂成分とし、硬化剤として軟化点が100℃~140℃の範囲のo-クレゾールノボラック樹脂を、及び有機溶媒として沸点180℃~200℃の有機溶媒と沸点140℃~170℃の有機溶媒を使用することにより、目的を達成できることがわかり、本発明を完成するに至った。

【0005】即ち、本発明は、(1) エポキシ樹脂、硬化 剤及び有機溶媒を含むエポキシ樹脂組成物において、エ ポキシ樹脂として式(1)

[0006]

【化2】

$$CH_{3} - CH_{2} - CH_{2} - CH_{2}$$

$$CH_{3} - CH_{2} - CH_{2} - CH_{2} - CH_{2}$$

$$CH_{3} - CH_{2} - CH_{2} - CH_{2}$$

【0007】で示される多官能エポキシ樹脂とノボラック樹脂のグリシジルエーテル化物を重量比で0.5:9.5~9:1の割合で含み、硬化剤として軟化点が100℃~140℃の範囲のo-クレゾールノボラック樹脂を含み、有機溶媒として沸点180℃~200℃の有機溶媒と沸点140℃~170℃の有機溶媒を重量比で1:9~9:1の割合で含む樹脂組成物,(2)更に硬化促進剤を含有する上記(1)に記載の樹脂組成物を用いて薄膜を形成し、これを加熱して有機溶媒を除去後、熱硬化することを特徴とする透明薄膜の形成法,(3)薄膜を着色樹脂膜上に形成する上記(2)に記載の透明薄膜の形成法により得られる透明薄膜,に関する。

【0008】以下、本発明を詳細に説明する。◇ ノボラック樹脂のグリシジルエーテル化物としては、特 に限定されず、例えば o ークレゾールノボラック樹脂等 のクレゾールノボラック樹脂のグリシジルエーテル化物 やフェノールノボラック樹脂のグリシジルエーテル化物 が挙げられ、これらは単独で用いても良いし、2種以上 30 混合して用いてもよい。

【0009】式(1)の多官能エポキシ樹脂とノボラック樹脂のグリシジルエーテル化物の使用割合は重量比で0.5:9.5~9:1であるが、好ましくは1:9~7:3である。

【0010】硬化剤はエポキシ樹脂成分全体のエポキシ 当量に対して $0.4\sim1.0$ 当量倍使用するのが好ましい。

【0011】沸点180℃~200℃の有機溶媒としては特に限定されず、例えば、プチルセロソルプアセテート、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、3-メチル-3-メトキシブチルアセテート、ジエチレングリコールジエチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル等が挙げられる。

【0012】沸点140°-170°-170°の有機溶媒としては特に限定されず、例えば、エチルセロソルブアセテート、イソプロピルセロソルブアセテート、3-メトキシブチルアセテート、エチル-3-エトキシプロピオネート等が挙げられる。

【0013】沸点180℃~200℃の有機溶媒と沸点 50

140℃~170℃の有機溶媒の使用割合は重量比1: 9~9:1であるが、好ましくは2:8~8:2であり、又、これらの有機溶媒は相互に溶解するものを選択する。

【0014】有機溶媒は、樹脂組成物中で15~90重量%を占めるように用いるのが好ましく、特に20~80重量%を占めるように用いるのが好ましい。

【0015】本発明の樹脂組成物は、上記の各成分を均一に混合することにより得ることができる。

【0016】本発明の透明薄膜の形成法において用いる硬化促進剤としては、種々のものが使用でき特に限定はされず、例えば、1ーシアノエチルー2ーエチルー4ーメチルイミダゾール、2ーエチルー4ーメチルイミダゾール、2ーイソプロピルイミダゾール、2ーフェニルイミダゾール、1ーベンジルー2ーメチルイミダゾール、2ーフェニル・4ーメチルイミダゾール、トリフェニルホスフィン、ジアザビシクロウンデセンー7等を挙げることができる。

【0017】硬化促進剤は、エポキシ樹脂の総重量に対して0.2~5.0重量%用いるのが好ましく、特に好ましくは0.5~3.0重量%である。

【0018】本発明の透明薄膜の形成法は、エポキシ樹脂成分、硬化剤成分、有機溶媒、硬化促進剤等の種類、濃度、或いは膜の厚さ等により広範に変わりうるが、エポキシ樹脂、硬化剤及び硬化促進剤を有機溶媒に溶解した溶液をスピンコート、ロールコート等により着色樹脂膜やガラス板等の塗布すべき基板に塗布して薄膜を形成し、その後好ましくは70~100℃にて20~60分プリベークし有機溶媒を除去後、更に、好ましくは140~200℃にて1~8時間ポストベークを行い、熱硬化するのが好ましい。硬化温度は一定でなくてもよく、例えば昇温させながら硬化を行ってもよい。溶媒除去及び熱硬化は例えばオーブン又はホットプレート等を用いて行なうことができる。

【0019】 このようにして硬化すると、膜厚が好ましくは0.1~5.0 $\mu$ m、特に好ましくは0.2~3.0 $\mu$ mの密着性のよい平滑性に優れた透明薄膜が得られる。

【0020】本発明の透明薄膜及びその形成法は、下地

5

樹脂との密着性及びシール剤等に用いられるエポキシ樹脂との密着性に優れており、特に液晶表示用カラーフィルター等の着色樹脂膜の上に透明薄膜(着色樹脂膜の保護膜)を形成させる場合或いは同カラーフィルターの平滑層の形成に際し特に有用である。◇

そのほかにも、本発明の透明薄膜は、印刷物のオーバーコート、木、金属、合成樹脂等のオーバーコートに使用できる。◇

本発明の透明薄膜は、平滑性、密着性に優れている。【0021】

【実施例】次に、本発明を実施例及び比較例を示して具体的に説明する。

## 【0022】実施例 1

【0023】その後、孔径0.1 μ mのメンブレンフィルターにて濾過し異物を除去して均一な樹脂組成物溶液を得た。溶液は濁りのない透明溶液であり、固形分32.4重量%、主剤(エポキシ樹脂成分)22.9重量 30%、粘度は13.9 cps (25℃)であった。

### 【0024】実施例 2

エポキシ樹脂としての多官能エポキシ樹脂(2-[4-(2,3-エポキシプロポキシ)フェニル]  $-2-[4-[1,1-ビス{4-(2,3-エポキシプロポキシ)フェニル} エチル] フェニル] プロパン)345gとoークレゾールノボラック樹脂のグリシジルエーテル化物(日本化薬(株)製、EOCN-1020、エポキシ当量200)805gと、硬化剤としてのo-クレゾールノボラック樹脂(日本化薬(株)製、OCN-130、フェノール当量117)470gと、有機溶媒としてのイソプロピルセロソルブアセテート1350gとブチルセロソルブアセテート2030gをフラスコに入れ、窒素ガス雰囲気下室温で撹拌し溶解した。$ 

【0025】その後、孔径0.1 μ mのメンブレンフィルターにて濾過し異物を除去して均一な樹脂組成物溶液を得た。溶液は濁りのない透明溶液であり、固形分32.4重量%、主剤(エポキシ樹脂成分)22.9重量%、粘度は15.3cps (25℃)であった。

【0026】実施例 3

【0027】その後、孔径 $0.1\mu$ mのメンブレンフィルターにて濾過し均一な樹脂組成物溶液を得た。溶液は濁りのない透明溶液であり、固形分32.4重量%、主剤(エポキシ樹脂成分)23.2重量%、粘度は14.5 cps (25°C) であった。

### 【0028】実施例 4

oークレゾールノボラック樹脂のグリシジルエーテル化物の代りにフェノールノボラック樹脂のグリシジルエーテル化物(油化シェルエポキシ製、EP-154、エポキシ当量178) 904gを用い、又、イソプロピルセロソルブアセテートの代りにエチルセロソルブアセテート2030gを、ブチルセロソルブアセテートの代りに3ーメチルー3ーメトキシブチルアセテート1350gを用い、その他は実施例1と同様にして均一な樹脂組成物溶液を得た。溶液は濁りのない透明溶液であり、固形分33.7重量%、主剤(エポキシ樹脂成分)24.5重量%、粘度は15.2 cps (25°C)であった。

### 【0029】実施例 5

イソプロピルセロソルブアセテートの代りに3-メトキシブチルアセテート2030gを、ブチルセロソルブアセテートの代りにジプロピレングリコールモノメチルエーテル1350gを用い、その他は実施例1と同様にして均一な樹脂組成物溶液を得た。溶液は濁りのない透明溶液であり、固形分32.4重量%、主剤(エポキシ樹脂成分)22.9重量%、粘度は14.3 cps (25°C) であった。

### 【0030】実施例 6

実施例 1 で得られた溶液 1 0 g に硬化促進剤として 1- シアノエチルー 2- エチルー 4- メチルイミダゾール 0.046 g を加えて均一溶液とした。この溶液を 5 c m角のガラス基板にスピンコート(1000  $rpm \times 20$  秒)により塗布し、80 で 1 時間熱風乾燥して溶媒を除去し、更に 190 で 1 時間熱処理して膜厚  $2.0\mu$  mの均一なレベリング性(平滑性)の良い硬化膜(透明薄膜)が得られた。この膜の密着力(JIS 5400 による評価)は充分なものであった。

### 【0031】実施例 7

50 実施例2で得られた溶液10gに硬化促進剤として1-

## 【0032】実施例 8

実施例3で得られた溶液10gに硬化促進剤として1-シアノエチル-2-エチル-4-メチルイミダゾール0.046gを加えて均一溶液とした。この溶液を5c m角のガラス基板にスピンコート(1000 rpm×20秒)により塗布し、80℃で1時間熱風乾燥して溶媒を除去し、更に190℃で1時間熱処理して膜厚 $2.0\mu$  mの均一なレベリング性(平滑性)の良い硬化膜(透明薄膜)が得られた。この膜の密着力(JIS5400 による評価)は充分なものであった。

#### 【0033】実施例 9

実施例 4 で得られた溶液 1 0 g に硬化促進剤として 1-2 シアノエチルー 2- エチルー 4- メチルイミダゾール 0.049 g を加えて均一溶液とした。この溶液を 5 c m角のガラス基板にスピンコート(1000  $rpm \times 20$  秒)により塗布し、80 で 1 時間熱風乾燥して溶媒を除去し、更に 190 で 1 時間熱処理して膜厚  $2.0\mu$  mの均一なレベリング性(平滑性)の良い硬化膜(透明薄膜)が得られた。この膜の密着力(JIS 5400 による評価)は充分なものであった。

#### 【0034】実施例 10

実施例 5 で得られた溶液 10g に硬化促進剤として 1-2 シアノエチルー 2-2 エチルー 4-3 チルイミダゾール 0.046g を加えて均一溶液とした。この溶液を 5c m角のガラス基板にスピンコート(1000 rpm× 20 秒)により塗布し、80 で 1 時間熱風乾燥して溶媒を除去し、更に 190 で 1 時間熱処理して膜厚  $2.0\mu$  mの均一なレベリング性(平滑性)の良い硬化膜(透明 薄膜)が得られた。この膜の密着力(JIS 5400 による評価)は充分なものであった。

### 【0035】実施例 11~15

実施例  $6 \sim 1$  0 においてガラス板の代わりに微細パターン化したカラーフィルター(ガラス板の表面に着色樹脂膜が形成されたもの)を用いて実施例  $6 \sim 1$  0 と同様にして実験を行ったところ、いずれの場合も、レベリング性のよい透明薄膜が得られた。又、この膜はいずれも剥離テスト(J I S 5400 )に耐え、密着力は充分であった。

## 【0036】比較例 1

エポキシ樹脂としてo-クレゾールノボラック樹脂のグ リシジルエーテル化物(日本化薬(株)製、EOCN-1020、エポキシ当量200)3g、硬化剤としてフ 50

ェノールノボラック樹脂(平均分子量 7 1 0、フェノール当量 1 0 6) 2 gをエチルセロソルブアセテート 1 0 gに溶解し、孔径 0. 1  $\mu$  mのメンプレンフィルターにて濾過した溶液に硬化促進剤として 1-シアノエチルー2-エチルー4-メチルイミダゾール 0. 0 6 gを加え均一溶液とした。これを用いて実施例 6 と同様にして実験を行い膜厚 2. 0  $\mu$  mの樹脂硬化膜を得たが、得られた膜のレベリング性は実施例 6~15で得られたいずれの膜と比較してもかなり劣っていた。

#### 10 【0037】比較例 2

多官能エポキシ樹脂(2-[4-(2,3-エポキシプ ロポキシ)フェニル] -2- [4- [1, 1-ビス {4 - (2, 3-エポキシプロポキシ)フェニル}エチル] フェニル]プロパン)3.45gとo-クレゾールノボ ラック樹脂のグリシジルエーテル化物(日本化薬(株) 製、EOCN-1020、エポキシ当量200)8.0 5gと硬化剤としてo-クレゾールノボラック樹脂(日 本化薬(株)製、OCN-130、フェノール当量11 7) 4. 7gをエチルセロソルプアセテート33.8g に溶解し、孔径0. 1 μ mのメンブレンフィルターにて 濾過し異物を除去して均一な樹脂組成物溶液を得た。こ の溶液に1-シアノエチル-2-エチル-4-メチルイ ミダゾール0.23gを加えて均一溶液とした。この溶 液を5cm角のガラス基板にスピンコート(1000 г pm×20秒)により塗布し、80℃で1時間熱風乾燥し て溶媒を除去し、更に190℃で1時間熱処理をして膜 厚2. 0μmの樹脂硬化膜を得たが、得られた膜のレベ リング性は実施例6~15で得られたいずれの膜と比較 してもかなり劣っていた。

## 【0038】実施例16

図1は前述した本発明の透明薄膜を、カラーフィルタFILの保護膜PSV2に適用した、アクティブ・マトリクス液晶表示装置の主要部を示す断面図である。

【0039】アクティブ・マトリクス方式の液晶表示装置は、マトリクス状に配列された複数の画素電極の各々に対応して非線形素子(スイッチング素子)を設けたものである。各画素における液晶は理論的には常時駆動(デューティ比 1.0)されているので、時分割駆動方式を採用しているいわゆる単純マトリクス方式と比べてコントラストが良く特にカラーでは欠かせない技術となりつつある。

【0040】スイッチング素子として代表的なものとしては薄膜トランジスタ(TFT)がある。なお、TFTを使用したアクティブ・マトリクス液晶表示装置は、例えば、「冗長構成を採用した12.5型アクティブ・マトリクス方式カラー液晶ディスプレー」、日経エレクトロニクス、193~210頁、1986年12月15日、日経マグロウヒル社発行、で知られている。

【0041】図1に示すように、液晶層LCを基準に下部透明ガラス基板SUB1側には薄膜トランジスタTF

T及び透明画素電極 I TO 1 が形成され、上部透明ガラス基板 S U B 2 側には、カラーフィルタ F I L、遮光用ブラックマトリクスパターン B Mが形成されている。下部透明ガラス基板 S U B 1 側は、例えば、1.1 mm程度の厚さで構成されている。

【0042】同図の中央部は一画素部分とその周辺の断面を示しているが、左側は透明ガラス基板SUB1及びSUB2の左側縁部分で、外部引出配線の存在する部分の断面を示している。右側は、透明ガラス基板SUB1及びSUB2の右側縁部分で、外部引出配線の存在しない部分の断面を示している。

【0043】同図の左側、右側の夫々に示すシール材SLは、液晶LCを封止するように構成されており、液晶封入口(図示していない)を除く透明ガラス基板SUB1及びSUB2の縁周囲全体に沿って形成されている。シール材SLは、例えば、エポキシ樹脂で形成されている。

【0044】前記上部透明ガラス基板SUB2側の共通透明画素電極ITO2は、少なくとも一箇所において、銀ペースト材SILによって、下部透明ガラス基板SU 20B1側に形成された外部引出配線に接続されている。この外部引出配線は、薄膜トランジスタのゲート電極GT、ソース電極SD1、ドレイン電極SD2の夫々と同一製造工程で形成される。

【0045】配向膜ORI1及びORI2、透明画素電極ITO、共通透明画素電極ITO、保護膜PSV1及びPSV2、絶縁膜GIの夫々の層は、シール材SLの内側に形成される。偏光板POLは、下部透明ガラス基板SUB1、上部透明ガラス基板SUB2のそれぞれの外側の表面に形成されている。

【0046】液晶LCは、液晶分子の向きを設定する下 部配向膜ORI1及び上部配向膜ORI2の間に封入され、シール部SLによってシールされている。

【0047】下部配向膜ORI1は、下部透明ガラス基板SUB1側の保護膜PSV1の上部に形成される。

【0048】上部透明ガラス基板SUB2の内側(液晶側)の表面には、遮光膜BM、カラーフィルターFIL、前述したカラーフィルターの保護膜PSV2、共通透明画素電極(COM)ITO2及び上部配向膜ORI

2が順次積層して設けられている。FIL(R)及びFIL(G)はそれぞれ赤及び緑色のカラーフィルター層であり、勿論青色のカラーフィルター層FIL(B)も使用しているが、この図では描かれていない。

10

【0049】カラーフィルタ層FILの保護膜PSV2は、カラーフィルターの染料が液晶層LCに溶け込むのを防ぐ。また、それはフィルタ層FILや遮光膜BMによってできる段差をならす(平坦化する)働きにより液晶層LCの厚さのばらつきを小さくする等、画面全体に亘る表示品質のばらつきやむらの低減に寄与する。

【0050】この液晶表示装置は、下部透明ガラス基板 SUB1側、上部透明ガラス基板SUB2側の夫々の層 を別々に形成し、その後、上下透明ガラス基板SUB1 及びSUB2を重ね合せ、両者間に液晶LCを封入することによって組み立てられる。

#### [0051]

【発明の効果】本発明の透明薄膜は、レベリング性(平滑性)が高く、かつ密着性に優れており、着色樹脂膜の保護に有利であり、特にカラー液晶表示装置においてその信頼性を向上することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による透明薄膜を有する液晶表示装置の 主要部を示す断面図である。

#### 【符号の説明】

SUB……透明ガラス基板、

G I ·······S i N絶縁膜、

G T ……ゲート電極、

A S …… i 型非晶質シリコン層、

SD……ソース電極又はドレイン電極、

30 PSV ……保護膜、

L C .....液晶、

TFT……薄膜トランジスタ、

ITO……透明電極、

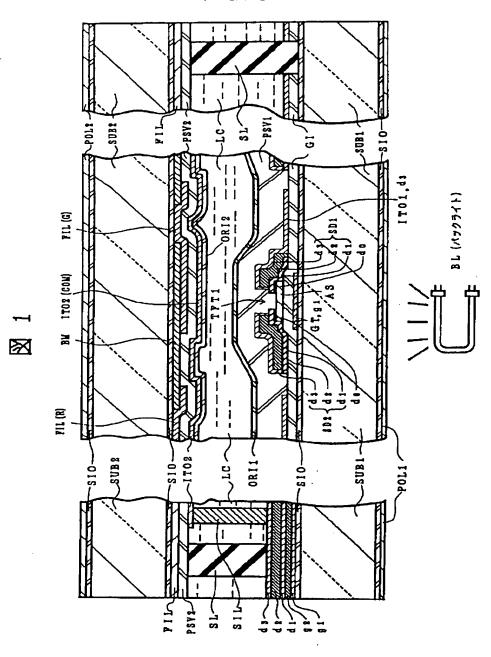
g, d ......導電膜、

Si〇……酸化シリコン層、

FIL……カラーフィルター層

(英文字の後の数字の添字は省略)

【図1】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. <sup>5</sup>

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

// CO8L 63:00

(72)発明者 二村 信之

群馬県前橋市下川町55-1

(72)発明者 松山 茂

千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所茂原工場内

(72)発明者 石井 彰

千葉県茂原市早野3681番地 日立デバイス エンジニアリング株式会社内